

#### Softwaretechnik 1 - 4. Tutorium

Tutorium 03

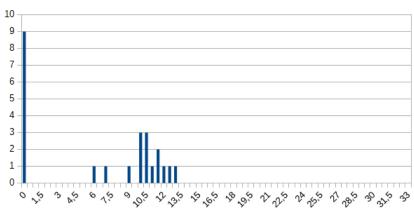
Felix Bachmann | 26.06.2017

KIT - INSTITUT FÜR PROGRAMMSTRUKTUREN UND DATENORGANISATION (IPD)

# 4. Übungsblatt Statistik







Ø 6,45 bzw. 10,33 von (bisher) 15+1



#### Allgemein

Form bei handschriftlichen Abgaben...

Tipps



Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1



#### Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1

 Hierarchie sinnvoll, wenn aus mehreren Zuständen gleiche Übergänge in den gleichen Zustand gehen



#### Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1

- Hierarchie sinnvoll, wenn aus mehreren Zuständen gleiche Übergänge in den gleichen Zustand gehen
- nach VL gibt es im Zustandsdiagramm kein "Karo"

Felix Bachmann - SWT1



#### Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1

- Hierarchie sinnvoll, wenn aus mehreren Zuständen gleiche Übergänge in den gleichen Zustand gehen
- nach VL gibt es im Zustandsdiagramm kein "Karo"
- "Versehen Sie die Zustandsübergänge mit Ereignissen und Operationen."



#### Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1

- Hierarchie sinnvoll, wenn aus mehreren Zuständen gleiche Übergänge in den gleichen Zustand gehen
- nach VL gibt es im Zustandsdiagramm kein "Karo"
- "Versehen Sie die Zustandsübergänge mit Ereignissen und Operationen."
  - ⇒ kann in Klausur bei Nichtbeachtigung Punktabzug geben



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

Tipps



#### Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

• bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren

Memento



#### Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

■ bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren z.B "teilnehmen" ⇒ "Studenten nehmen an VL teil"



#### Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

- bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren
  z.B. "teilnehmen" => "Studenten nehmen an VL teil"
- Worte kommen mehrfach vor ⇒ jedes Mal markieren!

Felix Bachmann - SWT1



#### Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

- bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren z.B "teilnehmen" ⇒ "Studenten nehmen an VL teil"
- Worte kommen mehrfach vor ⇒ jedes Mal markieren!
- bei jedem "ist", "sind", etc. Vererbung



#### Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

- bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren z.B "teilnehmen" ⇒ "Studenten nehmen an VL teil"
- Worte kommen mehrfach vor ⇒ jedes Mal markieren!
- bei jedem "ist", "sind", etc. Vererbung
- "wissenschaftlicher Mitarbeiter" = Attribut und Klasse



#### Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

- bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren z.B "teilnehmen" ⇒ "Studenten nehmen an VL teil"
- Worte kommen mehrfach vor ⇒ jedes Mal markieren!
- bei jedem "ist", "sind", etc. Vererbung
- "wissenschaftlicher Mitarbeiter" = Attribut und Klasse

## Aufgabe 3 (iMage-GUI): ∅ (tbd)

(nächstes Mal)



Aufgabe 4 (Geheimnisprinzip): Ø 1,92 bzw. 3,07 von 5

Tipps



#### Aufgabe 4 (Geheimnisprinzip): Ø 1,92 bzw. 3,07 von 5

 nicht nur die öffentlichen Konstanten sind problematisch, sondern auch die getter und setter



#### Aufgabe 4 (Geheimnisprinzip): Ø 1,92 bzw. 3,07 von 5

- nicht nur die öffentlichen Konstanten sind problematisch, sondern auch die getter und setter
  - ⇒ die Entscheidung den Zustand intern als int zu repräsentieren muss versteckt werden



#### Aufgabe 4 (Geheimnisprinzip): Ø 1,92 bzw. 3,07 von 5

- nicht nur die öffentlichen Konstanten sind problematisch, sondern auch die getter und setter
  - ⇒ die Entscheidung den Zustand intern als int zu repräsentieren muss versteckt werden
  - ⇒ nach außen immer boolean benutzen (wohldefiniert!)



haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut

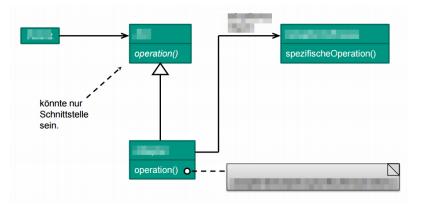


haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut

⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



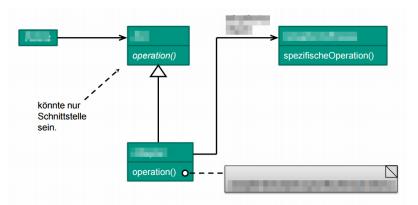
- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
  - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



#### Welches Entwurfsmuster?



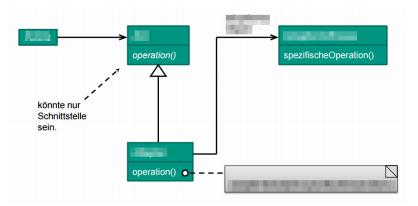
- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
  - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



#### Welches Entwurfsmuster? (Objekt-)Adapter



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
  - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



#### Welche Klassen?

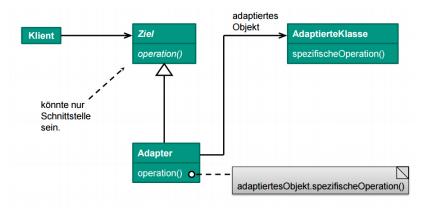
Orga 00000 Recap o●oooooo Gruppenarbeit

Memento 0000 Befehl 00000 Feedback

000

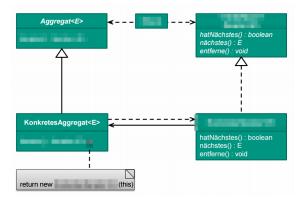


- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
  - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler





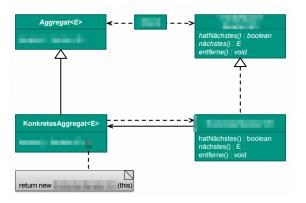
- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
  - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



#### Welches Entwurfsmuster?



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
  - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



#### Welches Entwurfsmuster? Iterator



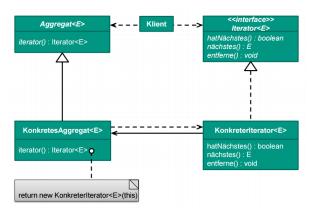
- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
  - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



#### Welche Klassen und Methoden?

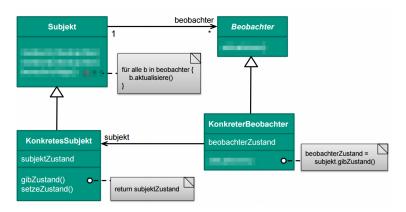


- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
  - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



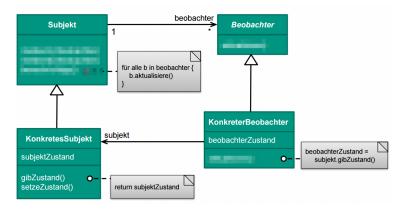


- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
  - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler





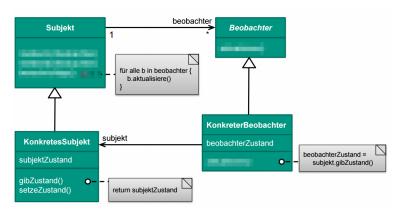
- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
  - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



#### Ist wohl ein Beobachter:)



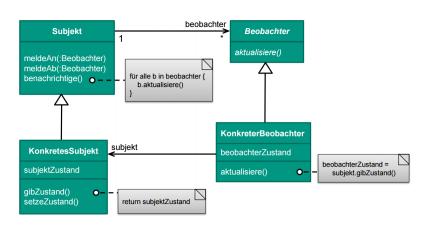
- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
  - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



#### Ist wohl ein Beobachter :) Methoden?



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
  - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



# Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster
  - Adapter fertig
  - Beobachter fertig
  - Iterator fertig
  - Stellvertreter fertig
  - Vermittler fertig
  - (Brücke)
- Varianten-Muster
- Zustandshandhabungs-Muster
- Steuerungs-Muster
- Bequemlichkeits-Muster

Felix Bachmann - SWT1

## Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster fertig
- Varianten-Muster
  - (Abstrakte Fabrik)
  - (Besucher)
  - Schablonenmethode
  - Fabrikmethode
  - Kompositum
  - Strategie fertig
  - Dekorierer
- Zustandshandhabungs-Muster
- Steuerungs-Muster
- Bequemlichkeits-Muster

#### Varianten-Muster



#### Übergeordnetes Ziel

Gemeinsamkeiten herausziehen und an einer Stelle beschreiben

Memento

### Varianten-Muster



### Übergeordnetes Ziel

Gemeinsamkeiten herausziehen und an einer Stelle beschreiben

⇒ keine Wiederholung desselben Codes

### Varianten-Muster



### Übergeordnetes Ziel

- Gemeinsamkeiten herausziehen und an einer Stelle beschreiben
  - ⇒ keine Wiederholung desselben Codes
  - ⇒ bessere Wartbarkeit/Erweiterbarkeit

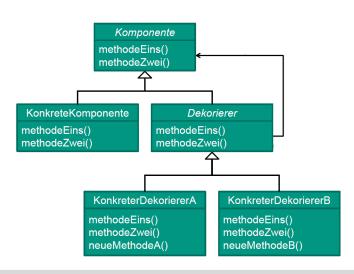
# Jetzt: Gruppenarbeit



- ihr kriegt pro Reihe eine Aufgabe
- ihr habt Zeit zum Bearbeiten
- Abgleichung mit Musterlösung
- ihr stellt den anderen eure Lösung vor

# **Vorstellung Dekorierer**





### MuLö Dekorierer



#### Wo Gemeinsamkeiten?

Die beiden Methoden methodeEins() und methodeZwei().

#### Wo Variation?

In den KonkretenDekorierern bzw. ihren Methoden. Hier: neueMethodeA(), neueMethodeB().

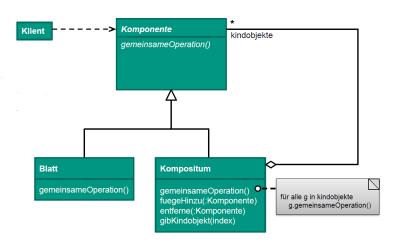
### Wozu Instanzvariable?

Weiterleitung von Aufrufen der methodeEins() und methodeZwei() an die KonkreteKompenente.

Felix Bachmann - SWT1

# **Vorstellung Kompositum**





# MuLö Kompositum



### Wo Gemeinsamkeiten?

gemeinsameOperation().

#### Wo Variation?

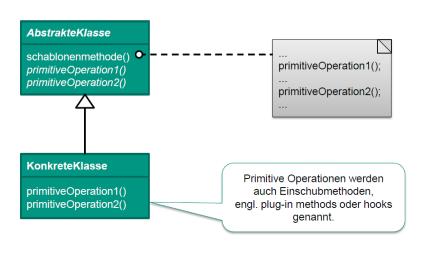
In Blatt/Kompositum-Klassen mit verschiedenen zusätzlichen Operationen.

### Zusammengesetzt vs. nicht-zusammengesetzt

Kompositum = zusammengesetzt, Blatt = nicht-zusammengesetzt

# Vorstellung Schablonenmethode





### MuLö Schablonenmethode



#### Wo Gemeinsamkeiten?

Reihenfolge der Methodenaufrufe in der Schablonenmethode.

#### Wo Variation?

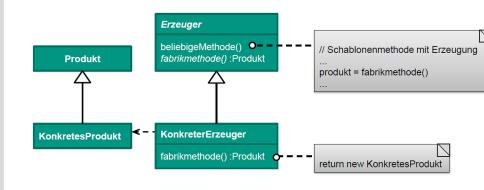
In den Einschubmethoden. (hier: primitiveOperation1() und primitiveOpoeration2())

### Schablonenmethode vs. Einschubmethode

Einschubmethode ist eine der Methoden, die von der Schablonenmethode aufgerufen wird und deren Implementierung in den Unterklassen stattfindet.

# Vorstellung Fabrikmethode





### MuLö Fabrikmethode



#### Wo Gemeinsamkeiten?

Reihenfolge der Methodenaufrufe in der beliebigenMethode().

#### Wo Variation?

In der Fabrikmethode.

### Klasse des Objekts, Oberklasse, Unterklasse

Klasse des Objekts = KonkretesProdukt, Oberklasse = Produkt, Unterklasse = KonkreterErzeuger

#### Unterschied zu Schablonenmethode?

Fabrikmethode benutzen, wenn ein Objekt erzeugt wird. Fabrikmethode ist Einschubmethode des Musters "Schablonenmethode".

### Wahr/falsch

Fabrikmethode ist eine Einschubmethode, keine Schablonenmethode.

# Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster fertig
- Varianten-Muster fertig
- Zustandshandhabungs-Muster
  - (Einzelstück)
  - (Fliegengewicht)
  - Memento
  - (Prototyp)
  - Zustand
- Steuerungs-Muster
- Bequemlichkeits-Muster

Felix Bachmann - SWT1

# Zustandshandhabungs-Muster



# Übergeordnetes Ziel

den Zustand eines Objektes beschreiben (wer hätt's gedacht? :D)

# Zustandshandhabungs-Muster



# Übergeordnetes Ziel

- den Zustand eines Objektes beschreiben (wer hätt's gedacht? :D)
- aber unabhängig von dem Zweck des Objekts!

Felix Bachmann - SWT1



#### Problem

internen Zustand eines Objekts "externalisieren", um z.B.
 Zurücksetzen möglich zu machen



#### Problem

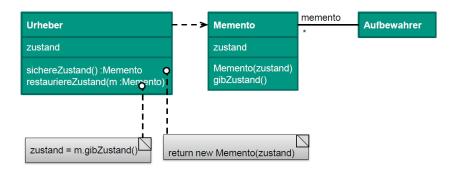
- internen Zustand eines Objekts "externalisieren", um z.B.
  Zurücksetzen möglich zu machen
- ohne Kapselung zu verletzten!

Felix Bachmann - SWT1

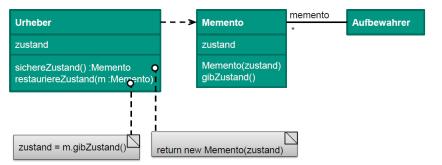


#### **Problem**

- internen Zustand eines Objekts "externalisieren", um z.B.
  Zurücksetzen möglich zu machen
- ohne Kapselung zu verletzten!







## Problem gelöst?

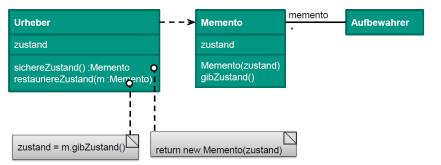
00000

Recap 000000000 Gruppenarbeit 0000000000 Memento ○○○●

Befehl 0000000 Feedback o

ick Tipps





# Problem gelöst?

Ja

Recap

Felix Bachmann - SWT1

Gruppenarbeit

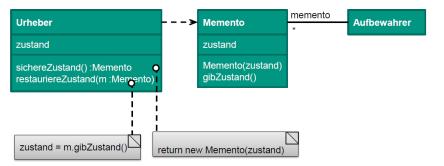
Memento 000

Befehl

Feedback

Tipps 30/42



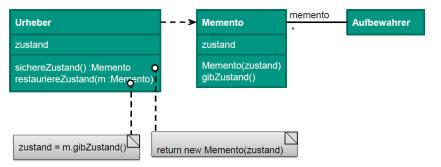


# Problem gelöst?

Ja

Zustand durch Memento externalisiert





## Problem gelöst?

- Ja
  - Zustand durch Memento externalisiert
  - Kapselung nicht verletzt (Nutzer ruft nur sichereZustand() auf und kriegt neuen Memento)

# Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster fertig
- Varianten-Muster fertig
- Zustandshandhabungs-Muster fertig
- Steuerungs-Muster
  - Befehl
  - (master/worker)
- Bequemlichkeits-Muster

# Steuerungs-Muster



# Übergeordnetes Ziel

steuern den Kontrollfluss

# Steuerungs-Muster



## Übergeordnetes Ziel

steuern den Kontrollfluss

⇒ zur richtigen Zeit richtige Methoden aufrufen

Felix Bachmann - SWT1



#### **Problem**

■ Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion



#### Problem

- Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion
- komplexe Operationen aus primitiven Operationen aufbauen



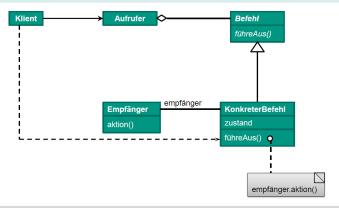
#### **Problem**

- Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion
- komplexe Operationen aus primitiven Operationen aufbauen
  - ⇒ Befehl nicht als Methode, sondern als Objekt modellieren

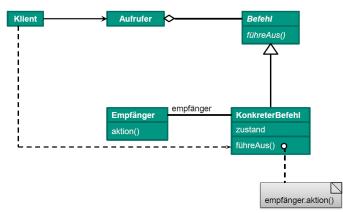


#### **Problem**

- Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion
- komplexe Operationen aus primitiven Operationen aufbauen
  - ⇒ Befehl nicht als Methode, sondern als Objekt modellieren

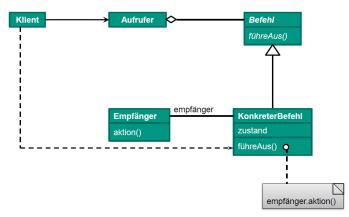






Was haben wir erreicht?





### Was haben wir erreicht?

 Austauschbarkeit: Befehle unabhängig vom Aufrufer, universell einsetzbar

Recap

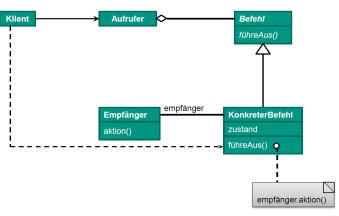
Gruppenarbeit

Memento

Befehl 0000000 Feedback

34/42





Beispiel!



#### Wahr oder falsch?

Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.



#### Wahr oder falsch?

Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger. wahr



#### Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger. wahr
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.



#### Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich. wahr



#### Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich. wahr
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird.



#### Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich. wahr
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird. falsch

Felix Bachmann - SWT1



#### Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
  Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird.
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode.



#### Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger. wahr
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich. wahr
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird. falsch
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode. falsch



#### Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
  Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird. falsch
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode.
  falsch
- Eine Komponente kann immer nur mit einem einzigen Dekorierer versehen werden.



#### Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
  Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird. falsch
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode.
  falsch
- Eine Komponente kann immer nur mit einem einzigen Dekorierer versehen werden.



Entwurfsmuster kommen sehr sehr wahrscheinlich dran!

Befehl

000000



- Entwurfsmuster kommen sehr sehr sehr wahrscheinlich dran!
- Kategorien helfen beim Lernen



- Entwurfsmuster kommen sehr sehr wahrscheinlich dran!
- Kategorien helfen beim Lernen
- jedes Entwurfsmuster erfüllt einen bestimmten Zweck
  - ⇒ nicht nur die Klassen und Methoden auswendig lernen, sondern das Prinzip verstehen



- Entwurfsmuster kommen sehr sehr wahrscheinlich dran!
- Kategorien helfen beim Lernen
- jedes Entwurfsmuster erfüllt einen bestimmten Zweck
  nicht nur die Klassen und Methoden auswendig lernen, sondern das Prinzip verstehen
- bei Unklarheiten in Head First Design Patterns nachlesen ;)

# Feedback - Sagt mir eure Meinung





https://goo.gl/forms/osMyz2hScqVPtmSr2



### Aufgabe 1: Shutterpile: Refaktorisierung + Entwurfsmuster anwenden

- Entwurfsmuster anschauen
- alte Tests verwenden + evtl. neue schreiben



# Aufgabe 1: Shutterpile: Refaktorisierung + Entwurfsmuster anwenden

- Entwurfsmuster anschauen
- alte Tests verwenden + evtl. neue schreiben

#### Aufgabe 2: cmd-Programm für Pipeline

- wie Shutterpile-cmd, nur kommen nach Parameter "-p" noch Werte
- https:
  - //commons.apache.org/proper/commons-cli/usage.html



### Aufgabe 3: Wo sind Entwurfsmuster in Shutterpile?

- Maßstab ist Musterlösung
- nur finden reicht nicht, auch erklären wie und warum



### Aufgabe 3: Wo sind Entwurfsmuster in Shutterpile?

- Maßstab ist Musterlösung
- nur finden reicht nicht, auch erklären wie und warum

### Aufgabe 4: Entwurfsmuster in Java-API

es handelt sich um "einfachere" Muster

Felix Bachmann - SWT1

Memento



### Aufgabe 3: Wo sind Entwurfsmuster in Shutterpile?

- Maßstab ist Musterlösung
- nur finden reicht nicht, auch erklären wie und warum

#### Aufgabe 4: Entwurfsmuster in Java-API

es handelt sich um "einfachere" Muster

#### Aufgabe 5: Entwurfsmuster - Kaffeemaschine

ein Muster anwenden

### Denkt dran!



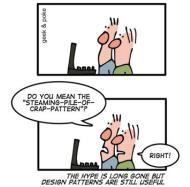
### **A**bgabe

- Deadline am 27.6. um 12:00
- Aufgabe 3-5 handschriftlich

### Bis dann! (dann := 03.07.18)







Orga

Recap

Gruppenarbeit

Memento

Befehl

Feedback

Tipps 0000